

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-134581

(P2011-134581A)

(43) 公開日 平成23年7月7日(2011.7.7)

(51) Int.Cl.
H01J 11/02 (2006.01)F1
H01J 11/02テーマコード (参考)
5C040

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2009-292885 (P2009-292885)
(22) 出願日 平成21年12月24日 (2009.12.24)(71) 出願人 503411576
株式会社次世代PDP開発センター
東京都文京区関口1丁目23番6号
(71) 出願人 000005821
パナソニック株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地
(71) 出願人 509189444
日立コンシューマエレクトロニクス株式会
社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
(74) 代理人 110000040
特許業務法人池内・佐藤アンドパートナ
ーズ

最終頁に続く

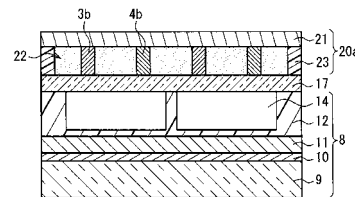
(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル

(57) 【要約】

【課題】バス電極とフレキシブル基板の接続工程を不要とし、製造時間の短縮、製造エネルギーの減少を可能とする。

【解決手段】前面側基板21上に複数の表示電極対を構成するためのバス電極3b、4bが設けられた前面板20sと、背面側基板9上に表示電極対と立体交差する複数のアドレス電極10が設けられ、アドレス電極と表示電極対の交差部に各々放電セルを区画する隔壁12が設けられ、隔壁間に蛍光体層が設けられた背面板8と、前面板と背面板の間に配置された誘電体用薄板17と、複数の表示電極対を構成するようにバス電極に対応させて、前面側基板上のバス電極の下層として配置されるか、または前面板と誘電体用薄板との間に配置された透明電極とを備え、前面側基板は表示領域の外部に延在する接続配線部を有し、バス電極は接続配線部に延在して接続配線を形成しており、接続配線の端部は駆動回路と接続可能な端子部として機能する。

【選択図】図1A



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

前面側基板上に走査電極および維持電極からなる複数の表示電極対を構成するためのバス電極が設けられた前面板と、

背面側基板上に前記表示電極対と立体交差する複数のアドレス電極が設けられ、前記アドレス電極と前記表示電極対の交差部に各々放電セルを区画する隔壁が設けられ、前記隔壁間に蛍光体層が設けられた背面板と、

前記前面板と前記背面板の間に配置された誘電体用薄板と、

前記複数の表示電極対を構成するように前記バス電極に対応させて、前記前面側基板の上の前記バス電極の下層として配置された透明電極、または前記前面板と前記誘電体用薄板との間に配置された透明電極とを備え、

前記前面側基板は表示領域の外部に延在する接続配線部を有し、前記バス電極は前記接続配線部に延在して接続配線を形成しており、前記接続配線の端部は駆動回路と接続可能な端子部として機能することを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項 2】

前記透明電極は、前記誘電体用薄板の前記前面板に対向する面上に設けられた請求項 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 3】

前記透明電極と前記バス電極との間に絶縁性接着層が設けられている請求項 2 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 4】

前記透明電極と前記バス電極との間に導電性接着層が設けられている請求項 2 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 5】

前記前面側基板の上の前記バス電極及び前記透明電極の間に透明絶縁層が形成され、前記誘電体用薄板の周縁部が接着剤により前記前面板に接合されている請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 6】

前記前面側基板の上の前記バス電極及び前記透明電極の間に絶縁性透明接着層が形成され、前記誘電体用薄板の全面が、前記絶縁性透明接着層により前記前面板に接合されている請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 7】

前記バス電極は、前記前面側基板上に形成された絶縁性透明樹脂層中に先端部を露出させて埋め込まれ、前記透明電極は、前記バス電極を含む前記絶縁性透明樹脂層の面上に形成されている請求項 1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 8】

前記絶縁性透明樹脂層上の前記透明電極の間に透明絶縁層が形成され、前記誘電体用薄板の周縁部が接着剤により前記前面板に接合されている請求項 7 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項 9】

前記絶縁性透明樹脂層上の前記透明電極の間に絶縁性透明接着層が形成され、前記誘電体用薄板の全面が、前記絶縁性透明接着層により前記前面板に接合されている請求項 7 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、プラズマディスプレイパネル（以下、PDPとよぶ。）に関し、特に交流駆動面放電型PDPにおける電極構造の改良に関する。

【背景技術】**【0002】**

PDPは、Ne、XeやAr等のガスをプラズマ放電させ、発生した紫外線により蛍光体を励起発光させ可視光に変換して、画像表示を行う表示装置である。このPDPには、交流（以下、ACとよぶ。）駆動型と直流（以下、DCとよぶ。）駆動型がある。AC駆動型は、輝度、発光効率および寿命の各性能面でDC駆動型より優れており、PDPでは主流の駆動方式となっている。

【0003】

AC駆動型として代表的な交流面放電型PDPの構成の一例を、図7及び図8に示す。図7は、前面板1と背面板8を分離した状態でPDPの一部を示した斜視図である。図8は、図7の前面板1と背面板8が合体された状態を示し、図7における走査電極3および維持電極4を横切る方向に沿った断面図である。

10

【0004】

前面板1は、透明で絶縁性を有する前面側基板2の表面上に、面放電を行う走査電極3および維持電極4からなる表示電極対5が平行に配列された構成を有する。走査電極3および維持電極4はそれぞれ、前面側基板2の表面上に形成された透明電極3a、4aと、その上に形成されたバス電極3b、4bとにより構成される。バス電極3b、4bは、例えば、銀（Ag）とその結着材であるガラスフリット材料からなる。そして表示電極対5を覆うように前面側誘電体層6が形成され、その上に保護膜7が形成されている。

【0005】

一方、背面板8は、透明で絶縁性を有する背面側基板9の表面上に、画像データを書き込むためのアドレス電極10が、前面側基板2の表示電極対5に対して直交する方向に配列され、その上が背面側誘電体層11で覆われた構成を有する。背面側誘電体層11上には、隔壁12が形成されている。隔壁12は、アドレス電極10に平行な方向に伸びて形成された縦隔壁12aと、それと直交する方向に形成された横隔壁12bとで形成された井桁形状をしている。縦隔壁12aと横隔壁12bとで囲まれた領域により、各画素が規定される。各画素の領域における、隔壁12の側面と背面側誘電体層11の表面とには、アドレス電極10に対応して赤色（R）蛍光体層13r、緑色（G）蛍光体層13g、青色（B）蛍光体層13b（総称して「蛍光体層13」とも記す）が塗布形成されている。

20

【0006】

前面板1と背面板8とは、表示電極対5とアドレス電極10とがマトリックスを形成するように対向している。前面板1と背面板8の間で縦隔壁12aと横隔壁12bとで囲まれた空間が、各画素の放電空間14となる。各放電空間14に対応して、表示電極対5とアドレス電極10とが立体交差することにより、放電セル15が形成される。前面板1の表示電極対5の間には、横隔壁12bの上部に対向するようにブラックストライプ16が形成されている。

30

【0007】

前面板1と背面板8との外周部はガラスフリットなどの封着材によって封着され（図示せず）、放電空間14に、ネオン（Ne）とキセノン（Xe）の混合ガスからなる放電ガスが封入されている。放電ガスは、例えば、Xeの割合が10%のものが用いられ、約450 Torr（約60 kPa）の圧力で封入される。

【0008】

上記構成のPDPにおいて、ガス放電により紫外線を発生させ、発生した紫外線でR、G、Bの各色の蛍光体層13を励起して発光させることによりカラー表示を行う。すなわち、バス電極3b、4bを介して維持電極4と走査電極3間に数十～数百kHzの交流電圧を印加して放電させると、励起されたXe原子が基底状態に戻る際に発生する紫外線により蛍光体層13を励起することができる。この励起により蛍光体層13は、塗布された材料に応じた色光を発生する。アドレス電極10により発光させる画素および色の選択を行えば、所定の画素部で必要な色を発光させることができ、カラー画像を表示することが可能となる。

40

【0009】

このような構成のAC駆動型のPDPでは、表示電極対5上に形成された前面側誘電体

50

層 6 が特有の電流制限機能を発揮するので、DC 駆動型の PDP に比べて長寿命である。前面側誘電体層 6 は、表示電極対 5 とブラックマトリクス 16 の形成後で、しかも、これらを確実に覆うように形成することが必要とされる。そのため、一般的には低融点ガラスの層を、印刷・焼成方式により形成している。また、保護膜 7 はプラズマ放電により前面側誘電体層 6 がスパッタリングされないようにするために設けるもので、耐スパッタリング性に優れた材料であることが要求される。このために、酸化マグネシウム (MgO) が多く用いられている。

【0010】

以上のような PDP において、表示電極対 5 と放電空間との間に介在させる前面側誘電体層 6 を、図 9 に示すように、マイクロシート等の誘電体用薄板 17 に置き換えた構成が知られている。

10

【0011】

この場合、誘電体用薄板 17 には、その放電空間 14 側に保護膜 7 が形成される。また、前面側である他方の面に、透明電極 3a、4a 及びバス電極 3b、4b からなる表示電極対 5 が設けられる。更に、表示電極対 5 を被覆して、透明な絶縁膜 18 が形成される。そして、誘電体用薄板 17 の放電空間 14 側が、低融点ガラス等のシール材で背面側基板 9 に封着される。一方、誘電体用薄板 17 上には一定の間隙 19 を設けて、透明保護基板としての前面側基板 2 が接合される。

【0012】

このように、前面側誘電体層 6 に代えて誘電体用薄板 17 を使用することにより、誘電体層を形成するための従来の煩雑な製造プロセスを簡略化することができる。また、誘電体用薄板 17 を低融点ガラス等のシール材で背面側基板 9 に封着することにより、前面側基板 2 は、製造工程中に高温に曝されることがなくなる。

20

【0013】

ここで、マイクロシートとは、例えば二酸化シリコン (SiO_2) と三酸化硼素 (B_2O_3) を主成分とする硼珪酸ガラスなどの薄い誘電体シートである。厚みは、 $30\mu m$ 程度、最大でも $50\mu m$ 程度である。このようなマイクロシートは、例えば液晶表示装置のシートとして広く利用されており、耐熱性が高く線膨張係数が小さい。

【0014】

このように、誘電体用薄板にバス電極と透明電極が形成された構成は、例えば特許文献 1 に開示されている。また、例えば特許文献 2 には、誘電体用薄板を用いた PDP であって、前面基板にバス電極と透明電極が形成された構成が開示されている。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0015】

【特許文献 1】特開平 11 - 260267 号公報

【特許文献 2】特開平 10 - 177845 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0016】

一般的な PDP 表示装置では、PDP のバス電極と駆動回路の接続工程において、フレキシブル基板を用いて PDP の前面板のバス電極と駆動回路とが接続される。その際、フレキシブル基板とバス電極との接続は、両者間に異方性導電フィルムを介在させて、フレキシブル基板の電極部とバス電極を位置合わせして、加熱しながら加圧する方法により行われる。その後、接続部は、水分による影響を抑制するための樹脂でモールドされる。

40

【0017】

特許文献 1 に記載されたような、誘電体用薄板にバス電極と透明電極が形成された PDP の構成の場合、誘電体用薄板上のバス電極とフレキシブル基板の電極部を接続するときの加熱、加圧に際して、誘電体薄板が割れ易い。この割れの問題を解決するためには、誘電体用薄板のバス電極を背面基板に延長すればよいが、バス電極を背面基板に延長する工

50

程は難しく、また新たな工程が追加されることになる。従って、根本的に、PDPのバス電極とフレキシブル基板の接続工程を排除することは困難である。

【0018】

また、特許文献2に記載されたような、誘電体用薄板を用い、前面基板にバス電極と透明電極が設けられた構成の場合でも、前面基板のバス電極とフレキシブル基板の接続工程が必要であった。

【0019】

以上のとおり、従来のPDPの構成では、フレキシブル基板とパネルのバス電極の接続工程が必要であるため、製造工程が長くなる。

【0020】

また、誘電体用薄板を用いたPDPであって、前面基板に透明電極とバス電極が形成された構成の場合、光の取り出し効率を上げるためにバス電極を細く厚くすることが困難であった。

【0021】

すなわち、光の取り出し効率を上げるには、バス電極による発光の遮蔽をできるだけ減らすために、バス電極を細くする必要がある。ところが、バス電極は各セルに放電電流を供給する機能を求められているにもかかわらず、バス電極が細くなるとバス電極の抵抗値が上昇するので、電圧降下が生じて各セルに所定の電圧を印加することが困難になる。そのため、バス電極を細くしてもバス電極の抵抗値を同等以下にすべく、バス電極を厚くする必要がある。

【0022】

ここで、誘電体用薄板を用いたPDPに適応した構造を考えると、前面基板の上に透明電極を形成し、さらにその上にバス電極を形成することになる。従って、光の取り出し効率を上げるためにバス電極を厚くすると、放電の制御に重要な透明電極が誘電体から離間した状態になる。その結果、透明電極で形成される電界による放電空間への作用が弱くなるので、バス電極の形状、位置が放電を支配するようになる。

【0023】

ところが、フォトリソグラフィとエッチングによりバス電極のパターンを形成するとき、バス電極が厚いと、バラツキが生れやすい。特に、バス電極間の距離で決まる放電ギャップは放電開始電圧を決める重要なパラメータであり、バス電極間の距離にバラツキが生じると、放電開始電圧がバラツキ、画像にムラが生じる。また、バス電極が形成される前面基板と背面基板の組み立て精度により、バス電極の位置が変わると、隔壁とバス電極の位置関係のずれによって、放電開始電圧のバラツキが大きくなり、画像にムラが生じる。

【0024】

以上の問題を考慮して、本発明は、バス電極とフレキシブル基板の接続工程を不要とし、製造時間の短縮、製造エネルギーの減少を可能とする環境に良好な構成を有するプラズマディスプレイパネルを提供することを目的とする。

【0025】

また、光の取り出し効率を上げて、低消費電力化を可能とした構成においても、透明電極で形成される電界による放電空間への作用を十分に大きくできるプラズマディスプレイパネルを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0026】

上記課題を解決するために、本発明のプラズマディスプレイパネルは、前面側基板上に走査電極および維持電極からなる複数の表示電極対を構成するためのバス電極が設けられた前面板と、背面側基板上に前記表示電極対と立体交差する複数のアドレス電極が設けられ、前記アドレス電極と前記表示電極対の交差部に各々放電セルを区画する隔壁が設けられ、前記隔壁間に蛍光体層が設けられた背面板と、前記前面板と前記背面板の間に配置された誘電体用薄板と、前記複数の表示電極対を構成するように前記バス電極に対応させて、前記前面側基板上の前記バス電極の下層として配置された透明電極、または前記前面板

10

20

30

40

50

と前記誘電体用薄板との間に配置された透明電極とを備え、前記前面側基板は表示領域の外部に延在する接続配線部を有し、前記バス電極は前記接続配線部に延在して接続配線を形成しており、前記接続配線の端部は駆動回路と接続可能な端子部として機能することを特徴とする。

【発明の効果】

【0027】

上記構成によれば、前面側基板が表示領域の外部に延在する接続配線部を有し、バス電極に繋がっている接続配線により駆動回路と接続可能であるため、前面側基板は駆動回路用ケーブルの機能を兼用し、フレキシブル基板とバス電極との接続工程を不要とすることができる。

10

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1A】本発明の実施の形態1におけるPDPの第1構成例の一部を示す断面図

【図1B】同PDPの第2構成例の一部を示す断面図

【図2】同PDPの前面板の構成例を示す平面図

【図3A】本発明の実施の形態2におけるPDPの第1構成例の一部を示す断面図

【図3B】同PDPの第2構成例の一部を示す断面図

【図4A】本発明の実施の形態3におけるPDPの第1構成例の一部を示す断面図

【図4B】同PDPの第2構成例の一部を示す断面図

【図5A】本発明の実施の形態4におけるPDPの第1構成例の一部を示す断面図

20

【図5B】同PDPの第2構成例の一部を示す断面図

【図6A】本発明の実施の形態5におけるPDPの第1構成例の一部を示す断面図

【図6B】同PDPの第2構成例の一部を示す断面図

【図7】従来例のPDPの一部を前面板1と背面板8を分離した状態で示した斜視図

【図8】図7の前面板1と背面板8が合体された状態を示す断面図

【図9】従来例のPDPの他の構成例の一部示す断面図

【発明を実施するための形態】

【0029】

本発明のプラズマディスプレイパネルは上記構成を基本として、以下のような態様をとることができる。

30

【0030】

すなわち、前記透明電極は、前記誘電体用薄板の前記前面板に対向する面上に設けられた構成とすることが好ましい。この構成によれば、放電空間に対して透明電極がバス電極よりも近接し、透明電極で形成される電界による放電空間への作用を十分に大きく確保できる。しかも、透明電極を、バス電極と同様にフォトリソグラフィとエッチングにより形成したとしても、透明電極は薄いので、形状バラツキが小さくなるため、放電開始電圧のバラツキが抑えられ、画像にムラがなくなる。

【0031】

この構成において、前記透明電極と前記バス電極との間に絶縁性接着層が設けられている構成とすることができる。

40

【0032】

あるいは、前記透明電極と前記バス電極との間に導電性接着層が設けられている構成としてもよい。

【0033】

これらの構成において、前記前面側基板上の前記バス電極及び前記透明電極の間に透明絶縁層が形成され、前記誘電体用薄板の周縁部が接着剤により前記前面板に接合されている構成とすることができる。

【0034】

あるいは、前記前面側基板上の前記バス電極及び前記透明電極の間に絶縁性透明接着層が形成され、前記誘電体用薄板の全面が、前記絶縁性透明接着層により前記前面板に接合

50

されている構成とすることができる。

【0035】

また、前記バス電極は、前記前面側基板上に形成された絶縁性透明樹脂層中に先端部を露出させて埋め込まれ、前記透明電極は、前記バス電極を含む前記絶縁性透明樹脂層の面上に形成されている構成とすることができる。この構成の場合も、上述の、透明電極が誘電体用薄板の前面板に対向する面上に設けられた構成と同様、放電開始電圧のバラツキが抑えられ、画像にムラがなくなる効果を得ることができる。

【0036】

この構成において、前記絶縁性透明樹脂層上の前記透明電極の間に透明絶縁層が形成され、前記誘電体用薄板の周縁部が接着剤により前記前面板に接合されている構成とすることができる。

10

【0037】

あるいは、前記絶縁性透明樹脂層上の前記透明電極の間に絶縁性透明接着層が形成され、前記誘電体用薄板の全面が、前記絶縁性透明接着層により前記前面板に接合されている構成とすることができる。

【0038】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発明の実施の形態のPDPの基本的な構成要素は、図9に示した従来例のPDPと同様である。従って、図9に示した要素と同一の要素については、同一の参照符号を付して説明し、重複した説明を簡略にする。

20

【0039】

(実施の形態1)

実施の形態1におけるPDPの構成について、図1A及び図1Bを参照して説明する。図1A及び図1Bはそれぞれ、実施の形態1におけるPDPの2つの構成例の一部を示す断面図である。

【0040】

本実施の形態のPDPの第1構成例について、図1Aを参照して説明する。まず、背面板8は、図7～図9に示した従来例と同様の構造である。更に、前面板20aと背面板8の間に、誘電体用薄板17が配置されている。すなわち、背面板8の上部は誘電体用薄板17により封止され、背面板8と誘電体用薄板17により「背面側構造体」が形成されている。

30

【0041】

前面板20aは、基本構成として、透明で絶縁性を有する前面側基板21と、その内面側に設けられたバス電極3b、4bとを含む。バス電極3b、4bの各々の間には、透明絶縁層22が形成されている。透明絶縁層22は、バス電極3b、4bの表面上で起こる沿面放電抑制のために設けられる。前面板20aと誘電体用薄板17は、周縁部で接着剤23により接合されている。

【0042】

透明電極とバス電極3b、4bは、従来例と同様、走査電極3および維持電極4からなる複数の表示電極対を構成する。背面板8では、背面側基板9上に表示電極対と立体交差する複数のアドレス電極10が設けられている。更に、アドレス電極10と表示電極対の交差部に各々放電セルを形成するための放電空間14を区画する隔壁12が設けられ、隔壁12間に蛍光体層(図示せず。図7～図9参照)が設けられている。

40

【0043】

本実施の形態の特徴として、前面側基板21は、図2に示すような平面構造を有する。すなわち、前面側基板21は、表示領域21aの外部に延在する接続配線部21bを有する。バス電極3b、4bは、接続配線部21bに延在して接続配線3c、4cを形成している。接続配線3c、4cの端部は、接続配線部21bの周縁端部である端子部21cに配置されて、駆動回路(図示せず)と接続される。接続配線3c、4cは、表示領域21a及び端子部21c以外では透明基材で覆われていることが望ましい。

50

【 0 0 4 4 】

この構成によれば、前面側基板 2 1 が表示領域 2 1 a の外部に延在する接続配線部 2 1 b を有し、バス電極 3 b、4 b に繋がっている接続配線 3 c、4 c により駆動回路と接続可能であるため、前面側基板 2 1 は駆動回路用ケーブルの機能を兼用し、フレキシブル基板とバス電極との接続工程を省略することが可能となる。従って、製造時間の短縮、簡略化に寄与し、製造エネルギーの低減を図ることができる。

【 0 0 4 5 】

なお、図 1 A には図示が省略されているが、実際には、複数の表示電極対を構成するようにバス電極 3 b、4 b に対応させて透明電極が設けられている。透明電極は、前面側基板 2 1 上のバス電極 3 b、4 b の下層として、または誘電体用薄板 1 7 の前面板 2 0 a に対向する面上に配置される。

10

【 0 0 4 6 】

図 1 B に示す本実施の形態の P D P の第 2 構成例の前面板 2 0 b では、透明絶縁層 2 2 に代えて絶縁性透明接着層 2 4 が用いられる。それにより、周縁部で接着剤 2 3 により接合するのではなく、全面で絶縁性透明接着層 2 4 により接合される。

【 0 0 4 7 】

以上のように、実施の形態 1 の P D P の基本構成は、前面板（前面側基板 + バス電極 + 接続配線部 + 絶縁層）と、（背面板 + 誘電体用薄板）が組合わされたものである。

【 0 0 4 8 】

上記構成の P D P を作製するためには、従来周知の製造工程を一部変更して適用することができる。まず、背面板 8 を作製するために、背面側基板 9 にアドレス電極 1 0、隔壁 1 2、及び蛍光体層を、それぞれスクリーン印刷法により形成する。また、誘電体用薄板 1 7 の上に M g O 保護膜（図示せず）を形成する。M g O 保護膜は、誘電体用薄板 1 7 の保護膜を付けるべき範囲に電子線蒸着法により形成する。さらに、前面板 2 0 a を作製するために、前面側基板 2 1 の内部側の面にバス電極 3 b、4 b を形成する。この工程については後述する。

20

【 0 0 4 9 】

その後、M g O 保護膜が形成された誘電体用薄板 1 7 を、背面板 8 の隔壁 1 2 と密着させて低融点ガラス（図示せず）により封着し、放電ガスを満たしてチップオフする。その後、背面板 8 上に封着された誘電体用薄板 1 7 と前面板 2 0 a とを、例えば、常温下で接着剤により貼り合わせてパネル化する。

30

【 0 0 5 0 】

前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7（+背面板 8）の接着は、例えば、以下のようにして行うことができる。前面板 2 0 a を構成する前面側基板 2 1 は透明基板で形成されているため、高温プロセスに耐えることができない。従って、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 の接着は低温プロセスで行わなければならない。

【 0 0 5 1 】

すなわち、図 1 A に示した第 1 構成例のように、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 の周縁部のみを接続する場合は、絶縁性接着剤 2 3 を用いることができる（透明である必要はない）。また、図 1 B に示した第 2 構成例のように、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 を面全体で接続する場合は、エポキシ接着剤、アクリル接着剤等の絶縁性透明接着層 2 4 を用いる。

40

【 0 0 5 2 】

次に、前面板 2 0 a を作製するための工程について、以下に説明する。まず、前面基板 2 1 としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（P E T）、ポリカーボネート（P C）、ポリエチレンナフタレート（P E N）、ポリイミド（P I）等を用いることができる。特に、誘電率の低い材料が望ましい。無効電力を削減できるからである。

【 0 0 5 3 】

バス電極 3 b、4 b を細く、厚く形成するために、アディティブ工法（特に、セミアディティブ工法）を用いることができる。あるいは、サブトラクティブ工法を用いてもよい

50

。アディティブ工法とは、絶縁樹脂上に、必要な部分だけに金属メッキを施して配線パターンを作成する方法である。サブトラクティブ工法とは、絶縁樹脂の全面に金属膜を形成した後、不要な金属の部分を除去し、配線パターンを作成する方法である。

【0054】

セミアディティブ工法によるバス電極 3 b、4 b の形成工程では、まず、無電解メッキにより前面基板 2 1 の全面に、シールド層として、金属メッキを施す（例えば銅メッキ）。その上にレジストを貼り付けて、配線パターン以外の部分にレジストが残るように、露光・現像する。次に、電解メッキにより、レジスト以外の部分に金属メッキを施し、レジストを剥離した後、シールド層をエッチングにより除去する。セミアディティブ工法によれば、高アスペクト比のバス電極 3 b、4 b の形成が可能である。バス電極の厚さは 10 μm 以上とする。他の電極材料としては、銀、金、Ni 等を用いることができる。

10

【0055】

透明絶縁層 2 2 は、以下のような方法により形成することができる。第 1 例は、バス電極に、例えば有機珪素系のオーバーコート剤を塗布・乾燥・熱処理することで、絶縁被膜を形成する方法である。

【0056】

第 2 例は、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 の間の空間を絶縁性透明液体で満たす方法である。絶縁性透明液体としては、例えば、シリコンオイル、鉱油、シリコンゴム、エポキシ樹脂、紫外線硬化樹脂、低分子の液状樹脂等を用いることができる。絶縁性透明液体の充填には、例えば、以下のような方法を用いることができる。

20

【0057】

すなわち、前面板 2 0 a 上の一カ所にバス電極 3 b、4 b を横切る様に一定量のシリコンオイル等の液状の絶縁性透明液体を、ディスペンサ法（注射針のような細い管から液体を塗布する方法）により塗布する。そして、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 とを貼り合わせる。例えばシリコンオイルは、ガラス面に対して濡れやすい性質をもつので、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 との間に充填されると、毛細管現象により、バス電極 3 b、4 b 間の空間にも濡れ広がる。このようにして、必要な量のシリコンオイルを前面板 2 0 a の中央部に最適な面積だけ塗布することにより、前面板 2 0 a の端部からあふれることなく、前面板 2 0 a の全面に均一に充填される。シリコンオイルを一定量塗布してから、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 とを重ね、一定の重量の重りをおいて、全面に加重をかけることにより、シリコンオイルは全面に均一に充填される。

30

【0058】

透明絶縁層 2 2 を形成する第 3 例の方法は、前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 の間の空間を絶縁性気体で満たす方法である。絶縁性気体としては、例えば空気、窒素、六フッ化イオウ等の無色透明な気体を用いることができる。

【0059】

誘電体用薄板 1 7 としては、例えば、二酸化シリコン (SiO_2) と三酸化硼素 (B_2O_3) を主成分とする硼珪酸ガラス、BaO と Al_2O_3 を多く含んだ硼珪酸系無アルカリガラスなどの薄い誘電体シートを用いることができる。厚みは、10 ~ 40 μm 程度で最大でも 50 μm 程度である。あるいは、厚い誘電体シートを使用して、封着し、その後、研磨して薄く (10 ~ 40 μm) して誘電体用薄板 1 7 としてもよい。

40

【0060】

上記構成において、前面板 2 0 a に他の機能も持たせることができる。例えば、外部の衝撃から保護するための保護基板、カラーフィルタ、ブラックストライプ、反射防止フィルム、電磁波シールド等である。

【0061】

（実施の形態 2）

実施の形態 2 における PDP について、図 3 A ~ 図 3 B を参照して説明する。図 3 A ~ 図 3 B は、本実施の形態における 2 つの構成例の PDP の一部を示す断面図である。

【0062】

50

本実施の形態の P D P の基本構成について、図 3 A を参照して説明する。この P D P の構成は、概ね図 1 A に示した実施の形態 1 における P D P と同様である。従って、図 1 A に示した要素と同様の要素については同一の参照符号を付して、重複する説明は省略する。

【 0 0 6 3 】

前面板 2 0 a は、実質的に実施の形態 1 の場合と同様の構成であり、前面側基板 2 1 と、その内面側に設けられたバス電極 3 b、4 b と、バス電極 3 b、4 b の間に形成された透明絶縁層 2 2 からなる。

【 0 0 6 4 】

背面板 8 と誘電体用薄板 1 7 が組合された背面側構造体の構成は、実施の形態 1 と同様である。但し、誘電体用薄板 1 7 の前面板 2 0 a と対向する面に、透明電極 3 a、4 a が設けられている。前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 は、周縁部で接着剤 2 3 により接合されている。

【 0 0 6 5 】

図 3 B に示す第 2 構成例の前面板 2 0 b では、図 1 B に示した構成例と同様、透明絶縁層 2 2 に代えて絶縁性透明接着層 2 4 が用いられる。それにより、周縁部で接着剤 2 3 により接合するのではなく、全面で絶縁性透明接着層 2 4 により接合される。

【 0 0 6 6 】

以上のように、実施の形態 2 の P D P の基本構成は、前面板（前面側基板 + バス電極 + 接続配線部 + 絶縁層）と、（背面板 + （誘電体用薄板 + 透明電極））が組合わされたものである。本実施の形態の構成は、次のような課題を解決するために用いられる。

【 0 0 6 7 】

（ 1 ）輝度を確保するにはある程度の電極面積が必要となる。しかし、バス電極 3 b、4 b の面積が広がると光の取り出し効率が悪くなり、輝度が低下する。これに対して本実施の形態では、透明電極 3 a、4 a を誘電体用薄板 1 7 の前面板 2 0 a と対向する面に設けることによって、光を遮光するバス電極 3 b、4 b の面積は小さくして、透明電極 3 a、4 a で電極面積を確保する。透明電極 3 a、4 a は光の遮光はほとんどないので、光の取り出し効率があがる。

【 0 0 6 8 】

（ 2 ）フォトリソグラフィとエッチングによりバス電極 3 b、4 b のパターンを形成する際には、バス電極 3 b、4 b が厚いため、電極形状及び位置のバラツキが発生し易い。特に、バス電極間の距離で決まる放電ギャップは放電開始電圧を決める重要なパラメータであり、バス電極間の距離にバラツキが生じると、放電開始電圧がバラツキ、画像にムラが生じる。透明電極 3 a、4 a を誘電体用薄板 1 7 の前面板 2 0 a と対向する面に設けることによって、この問題も解決できる。すなわち、バス電極 3 b、4 b と同じエッチングにより透明電極 3 a、4 a を形成したとしても、透明電極 3 a、4 a は薄いので、形状バラツキが小さく、電極間の距離のバラツキが小さいので、放電開始電圧のバラツキが抑えられ、画像にムラがなくなる。

【 0 0 6 9 】

（ 3 ）バス電極 3 b、4 b が形成される前面基板 2 1 と、背面板 8 の組み立て精度により、バス電極 3 b、4 b の位置が変動する。隔壁 1 2 とバス電極 3 b、4 b の位置関係のずれによって、放電開始電圧のバラツキが大きくなり、画像にムラが生じる。透明電極 3 a、4 a を誘電体用薄板 1 7 の前面板 2 0 a と対向する面に設けた場合、透明電極 3 a、4 a を封着後に形成すれば、前面基板 2 1 と背面板 8 の組立て精度による放電開始電圧のバラツキが抑えられ、画像にムラがなくなる。

【 0 0 7 0 】

上記構成の P D P を作製するためには、概ね実施の形態 1 の P D P と同様のプロセスを用いることができる。実施の形態 1 のプロセス異なるのは、透明電極 3 a、4 a を形成するプロセスである。透明電極 3 a、4 a は、誘電体用薄板 1 7 を用意するプロセスにおいて、保護膜形成前に保護膜面の反対側に I T O 膜を真空蒸着して、フォトリソグラフィ

10

20

30

40

50

法によりエッチングでパターン形成する。

【0071】

または、背面板 8 と誘電体用薄板 17 を封着、排気、ガス封入、チップオフした後、インクジェットによる直描により誘電体用薄板 17 に透明電極パターンを形成し、低温加熱した後、前面板 20b と張り合わせる。封着後に透明電極 3a、4a を形成するので、封着による位置ずれを、透明電極 3a、4a の形成時に補正できる。

【0072】

絶縁層は、バス電極 3b、4b、透明電極 3a、4a とともに設ける。絶縁層の形成は、実施の形態 1 と同様の方法で行なうことができる。また、絶縁性透明接着層 24 を用いて、前面板 20b と（誘電体用薄板 17 + 背面板 8）を面全体で接合する場合は、バス電極 3b、4b、透明電極 3a、4a に絶縁層を設けなくてもよい。

10

【0073】

透明電極 3a、4a としては、例えば、インジウム錫酸化物（ITO）、酸化錫（SnO₂）、酸化亜鉛（ZnO）等を用いることができる。

【0074】

また、透明電極以外に、ブラックストライプ、及びカラーフィルタを、透明電極と同じようにチップオフ後、直描で形成することもできる。また、全面あるいは一部に紫外線防止層（350nm 以下を通さない）を形成することもできる。紫外線防止層の役割は、有機物系の劣化を防ぐこと、例えば、前面基板 21 の透明基板、カラーフィルタ、ブラックストライプ等の劣化を防ぐことである。

20

【0075】

透明電極 3a、4a をチップオフ後に形成する場合は、その後のプロセスは低温プロセスのみとなる。従って、ブラックストライプ、カラーフィルタ、紫外線防止層の材質として、高温プロセスには耐えられない、低温プロセスのみ使用できる特性の良い材料（例：有機物）を使うことができる。

【0076】

（実施の形態 3）

実施の形態 3 における PDP について、図 4A ~ 図 4B を参照して説明する。図 4A ~ 図 4B は、本実施の形態における 2 つの構成例の PDP の一部を示す断面図である。

【0077】

本実施の形態の PDP の基本構成について、図 4A を参照して説明する。この PDP の構成は、概ね図 3A に示した実施の形態 2 における PDP と同様である。従って、図 3A に示した要素と同様の要素については同一の参照符号を付して、重複する説明は省略する。

30

【0078】

前面板 20a、及び背面板 8 と誘電体用薄板 17 が組合された背面側構造体の構成、及び誘電体用薄板 17 に設けられた透明電極 3a、4a は、実施の形態 2 と同様である。但し、透明電極 3a、4a とバス電極 3b、4b の間に、絶縁性接着層 25 が設けられている。前面板 20a と誘電体用薄板 17 は、周縁部で接着剤 23 により接合されている。

【0079】

一方、図 4B に示す第 2 構成例の前面板 20b では、図 1B に示した構成例と同様、透明絶縁層 22 に代えて絶縁性透明接着層 24 が用いられる。それにより、周縁部で接着剤 23 により接合するのではなく、全面で絶縁性透明接着層 24 により接合される。

40

【0080】

以上のように、実施の形態 3 の PDP の基本構成は、前面板（前面側基板 + バス電極 + 接続配線部 + 絶縁層）と、絶縁性接着層と、（背面板 + （誘電体用薄板 + 透明電極））が組合わされたものである。本実施の形態の構成では、透明電極 3a、4a とバス電極 3b、4b の間に絶縁性接着層 25 を設け、容量結合することで透明電極 3a、4a に電圧が印加される。

【0081】

50

すなわち、実施の形態 2 の構成では、接触接合及び容量結合の両方が同一パネル内に存在するため、透明電極 3 a、4 a に印加される電圧が不均一になり易い。そのため、放電開始電圧が異なり、画像にムラが生じる場合がある。

【0082】

これに対して、バス電極 3 b、4 b または透明電極 3 a、4 a に絶縁性接着層 2 5 を塗布してから接着し、容量結合のみに制限することによって、透明電極 3 a、4 a に印加される電圧を均一にすることができ、画像のムラを解消することができる。

【0083】

上記構成の PDP を作製するためには、概ね実施の形態 1 の PDP と同様のプロセスを用いることができる。但し、本実施の形態では、透明電極 3 a、4 a またはバス電極 3 b、4 b に、印刷またはインクジェットによる直描により絶縁性接着層 2 5 を塗布してから、前面板 2 0 a または 2 0 b と、(誘電体用薄板 1 7 + 背面板 8) とを接合する。

【0084】

透明絶縁層 2 2 は、バス電極 3 b、4 b 及び透明電極 3 a、4 a とともに設ける。透明絶縁層 2 2 の形成には実施の形態 1 と同じ方法を用いることができる。

【0085】

バス電極 3 b、4 b と透明電極 3 a、4 a の接続とは別に、前面板と(誘電体用薄板 + 背面板)を面全体で接続する場合は、絶縁性透明接着層を用いる。この場合、図 4 B に示したように、絶縁層の代わりに絶縁性透明接着層 2 4 のみで絶縁層の代用をしてもよい。

【0086】

また、前面板と(誘電体用薄板 + 背面板)とを全面で接着する絶縁性透明接着層 2 4 と、透明電極 3 a、4 a またはバス電極 3 b、4 b に塗布する絶縁性接着層 2 5 が同じでもよい。

【0087】

(実施の形態 4)

実施の形態 4 における PDP について、図 5 A ~ 図 5 B を参照して説明する。図 5 A ~ 図 5 B は、本実施の形態における 2 つの構成例の PDP の一部を示す断面図である。

【0088】

本実施の形態の PDP の基本構成について、図 5 A を参照して説明する。この PDP の構成は、概ね図 4 A に示した実施の形態 3 における PDP と同様である。但し、透明電極 3 a、4 a とバス電極 3 b、4 b の間に、絶縁性接着層 2 5 に代えて導電性接着層 2 6 が設けられている。前面板 2 0 a と誘電体用薄板 1 7 は、周縁部で接着剤 2 3 により接合されている。

【0089】

図 5 B に示す第 2 構成例の前面板 2 0 b では、図 1 B に示した構成例と同様、透明絶縁層 2 2 に代えて絶縁性透明接着層 2 4 が用いられる。それにより、周縁部で接着剤 2 3 により接合するのではなく、全面で絶縁性透明接着層 2 4 により接合される。

【0090】

以上のように、実施の形態 4 の PDP の基本構成は、前面板(前面側基板 + バス電極 + 接続配線部 + 絶縁層)と、導電性接着層と、(背面板 + (誘電体用薄板 + 透明電極))が組合わされたものである。本実施の形態の構成では、透明電極 3 a、4 a とバス電極 3 b、4 b の間に導電性接着層 2 6 を設けて、電気伝導により透明電極 3 a、4 a に電圧が印加される。

【0091】

本実施の形態の構成は、実施の形態 3 と同様の課題を解決するものである。すなわち、バス電極 3 b、4 b または透明電極 3 a、4 a に導電性接着層 2 6 を塗布してから接着し、容量結合を排除することによって、透明電極 3 a、4 a に印加される電圧を均一にすることができ、画像のムラを解消することができる。

【0092】

上記構成の PDP を作製するためには、概ね実施の形態 3 の PDP と同様のプロセスを

10

20

30

40

50

用いることができる。すなわち、実施の形態 3 の絶縁性接着層 2 5 と同様にして導電性接着層 2 6 を設けることができる。また、絶縁層の配置、絶縁層の形成方法、あるいは絶縁性透明接着層を用いる構成等も、実施の形態 3 と同様である。

【0093】

導電性接着層 2 6 としては、バス電極 3 b、4 b の下部のみに形成する場合、透明である必要はないので、例えば、銀ペースト（銀フィラー＋エポキシ樹脂）等を使用することができる。また、バス電極 3 b、4 b の下部からはみ出す可能性が高い場合は、できるだけ透明である必要がある。例えば、上記と同じ銀ペーストでも、銀フィラーの量をできるだけ減らしたものを使用する、または銀フィラーの代わりにITOフィラーを混ぜたITOペーストを使用する。

10

【0094】

（実施の形態 5）

実施の形態 5 における PDP について、図 6 A ～ 図 6 B を参照して説明する。図 6 A ～ 図 6 B は、本実施の形態における 2 つの構成例の PDP の一部を示す断面図である。

【0095】

本実施の形態の PDP の基本構成について、図 6 A を参照して説明する。この PDP の構成は、基本的な形態としては、図 3 A に示した実施の形態 2 における PDP と同様であるが、透明電極 3 a、4 a の配置が図 3 A の構成とは相違し、前面板 2 0 c 上に設けられている。

【0096】

すなわち、前面基板 2 1 上の絶縁性透明樹脂層 2 7 中にバス電極 3 b、4 b が埋め込まれ、バス電極 3 b、4 b の端面を含む絶縁性透明樹脂層 2 7 上に透明電極 3 a、4 a が形成されている。透明電極 3 a、4 a の各々の間には透明絶縁層 2 2 が設けられ、前面板 2 0 c と誘電体用薄板 1 7 は、周縁部で接着剤 2 3 により接合されている。

20

【0097】

図 6 B に示す第 2 構成例の前面板 2 0 d では、図 1 B に示した構成例と同様、透明絶縁層 2 2 に代えて絶縁性透明接着層 2 4 が用いられる。それにより、周縁部で接着剤 2 3 により接合するのではなく、全面で絶縁性透明接着層 2 4 により接合される。

【0098】

以上のように、実施の形態 5 の PDP の基本構成は、前面板（前面側基板＋バス電極＋透明電極＋接続配線部＋絶縁層）と、（背面板＋誘電体用薄板）が組合わされたものである。本実施の形態の構成は、透明電極 3 a、4 a をバス電極 3 b、4 b よりも放電空間 1 4 の側に配置するために、実施の形態 2 とは異なる形態を用いたものであり、その目的は実施の形態 2 の場合と同様、放電開始電圧のバラツキを抑え、画像のムラを解消することである。

30

【0099】

上記構成の PDP を作製するためには、前面板 2 0 c あるいは 2 0 d の作製を次のように行なう。すなわち、セミアディティブ法で、バス電極パターンまで形成した前面基板 2 1 上のバス電極 3 b、4 b 間に絶縁性透明樹脂を流し込み、平坦化する。その後、インクジェット等で透明電極 3 a、4 a を印刷して、低温で焼成して透明電極 3 a、4 a を完成

40

【産業上の利用可能性】

【0100】

本発明の PDP は、前面側基板が駆動回路用ケーブルの機能を兼用し、フレキシブル基板とバス電極との接続工程を省略することが可能となるので、壁掛けテレビや大型モニターとして有用である。

【符号の説明】

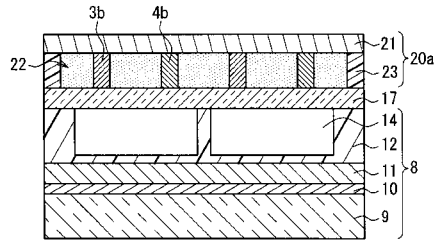
【0101】

1、2 0 a、2 0 b、2 0 c、2 0 d 前面板

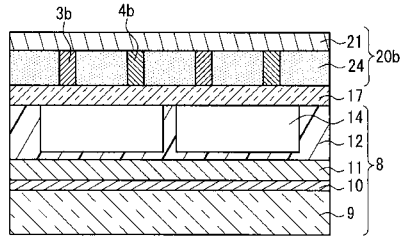
50

2、2 1	前面側基板	
3	走査電極	
3 a、4 a	透明電極	
3 b、4 b	バス電極	
3 c、4 c	接続配線	
4	維持電極	
5	表示電極対	
6	前面側誘電体層	
7	保護膜	
8	背面板	10
9	背面側基板	
1 0	アドレス電極	
1 1	背面側誘電体層	
1 2	隔壁	
1 2 a	縦隔壁	
1 2 b	横隔壁	
1 3	蛍光体層	
1 3 r	赤色 (R) 蛍光体層	
1 3 g	緑色 (G) 蛍光体層	
1 3 b	青色 (B) 蛍光体層	20
1 4	放電空間	
1 5	放電セル	
1 6	ブラックストライプ	
1 7	誘電体用薄板	
1 8	絶縁被覆膜	
1 9	間隙	
2 1 a	表示領域	
2 1 b	接続配線部	
2 1 c	端子部	
2 2	透明絶縁層	30
2 3	接着剤	
2 4	絶縁性透明接着層	
2 5	絶縁性接着層	
2 6	導電性接着層	
2 7	絶縁性透明樹脂層	

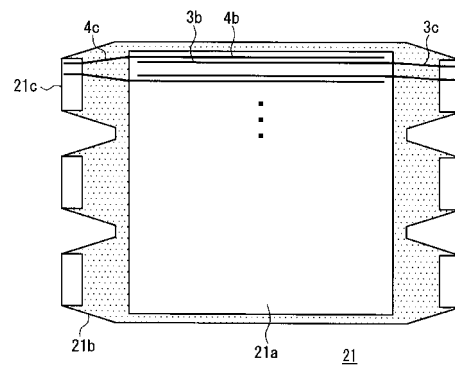
【図 1 A】



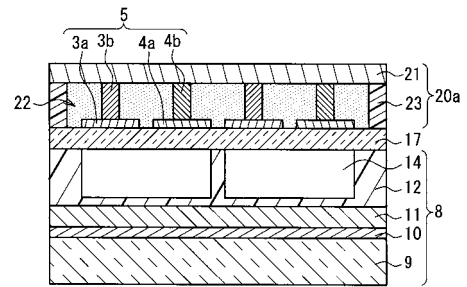
【図 1 B】



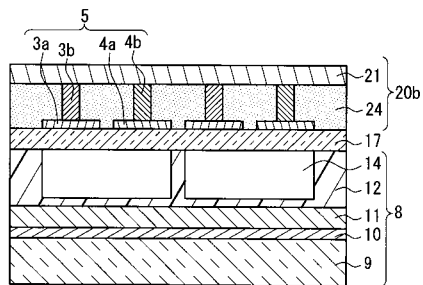
【図 2】



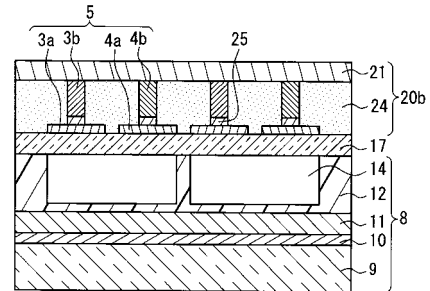
【図 3 A】



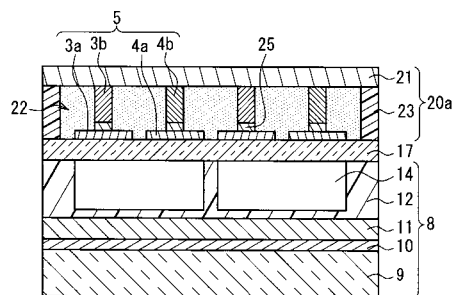
【図 3 B】



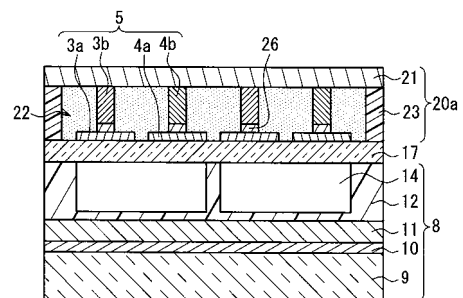
【図 4 B】



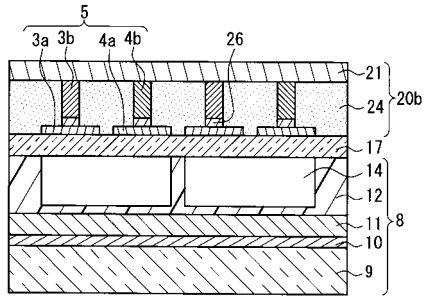
【図 4 A】



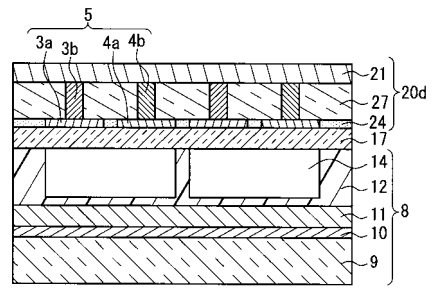
【図 5 A】



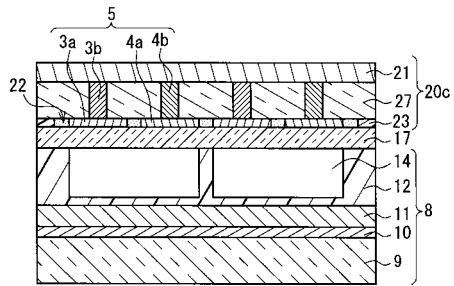
【図 5 B】



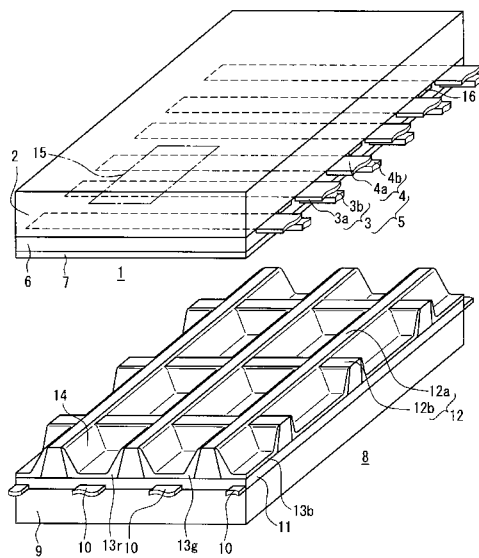
【図 6 B】



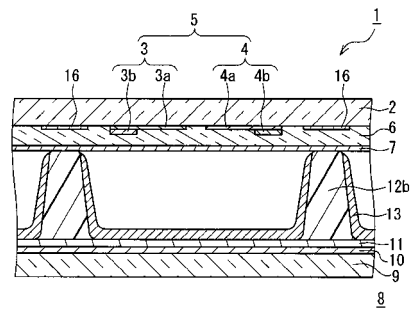
【図 6 A】



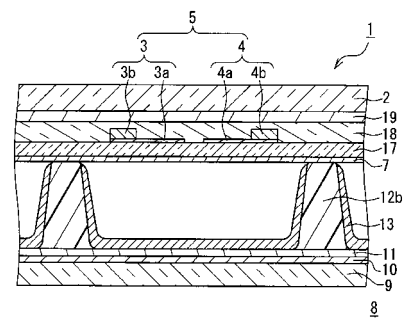
【図 7】



【図 8】



【図 9】



フロントページの続き

(72)発明者 井上 学

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 パナソニック株式会社内

(72)発明者 小杉 直貴

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 パナソニック株式会社内

(72)発明者 笠原 滋雄

神奈川県横浜市戸塚区吉田町 2 9 2 番地 株式会社日立製作所コンシューマエレクトロニクス研究
所内

Fターム(参考) 5C040 FA01 FA04 GA02 GB03 GB14 GC01 GD01 GK01 GK05 GK14

MA22